

儀器設備介紹

設備名稱	高真空熱蒸鍍系統
設備廠商/型號	乙先真空[Ishi vacuum]
規 格	
粗抽 pump 可抽到 1pa	
細抽冷凝 pump 可抽到 10^{-4} pa	
低真空壓力計可測得壓力為 1~300pa	
高真空可測得壓力為 10^{-3} ~ 10^{-5} pa	
功 能	
可在高真空[10^{-7} torr]的壓力下在基板上進行金屬電極材料熱蒸鍍 [金、銀、鋁等等]	
可蒸鍍厚度為一微米以內	
圖 片	

